最近の研究

強磁性 L1₀ 型規則合金ナノ粒子の 原子的構造と相変態

佐藤和久* 今野豊彦* 弘津禎彦**

1. 緒 言

近年、マルチメディアの発展により取り扱うデータ量が急 激に増大し、情報ストレージ技術の中心的な役割を果たして いるハードディスクドライブ(HDD)のさらなる大容量化が 進んでいる(2012年時点で 750 Gbit/inch²). これは垂直磁気 記録媒体の導入だけでなく、トンネル磁気抵抗(TMR)効果 を利用した磁気ヘッドの開発をはじめ、関係する諸技術の飛 躍的向上によるものである⁽¹⁾.90年代以降,高い結晶磁気 異方性エネルギーを有し,磁化が熱的に安定な新しい磁気記 録材料探索が進められてきた⁽²⁾. その結果, L1₀型規則構造 を有する FePt 系規則合金が注目を集め、様々な手法による ナノ粒子組織形成をはじめ、磁気特性評価、規則相低温合成 など多方面から研究がなされてきた(3)-(6). これは本合金系 が現行の磁気記録媒体と比較して約3倍高い飽和磁化,1桁 以上高い結晶磁気異方性エネルギーを有することから、極 薄・極微小結晶粒サイズにおいても室温で強磁性が安定に保 持されると考えられるためである(L10型規則合金ナノ粒子 に関する研究動向の一端は文献(7)を参照されたい).

上記のような背景のもと,著者らは粒径分布・組成分布を 極力抑制した L1₀型 FePt, CoPt, FePd 規則合金ナノ粒子方 位配向組織の創製に取り組み,電子線構造解析と磁性評価を 行ってきた⁽³⁾⁽⁸⁾⁻⁽¹²⁾.これら合金系の優れた硬磁気特性は, 正方晶規則格子による高い一軸結晶磁気異方性エネルギーに 起因することから⁽¹³⁾⁻⁽¹⁵⁾,ナノ粒子内での規則格子形成が 室温での優れた硬磁気特性発現のための重要因子と言える. 著者らは電子回折強度測定,回折強度計算,電子線ホログラ フィー法を組み合わせ,規則合金ナノ粒子における長範囲規 則度を決定する新しい方法(制限視野電子回折(SAED)およ びナノビーム電子回折(NBED)に適用可能)を確立し た⁽¹⁶⁾⁻⁽¹⁸⁾. この手法を用いて, 個々の FePd ナノ粒子(粒径 約 6-12 nm)における規則度とその粒径依存性(8 nm 以下で 規則度が約25%低下)を明らかにし⁽¹⁸⁾, 保磁力の粒径依存性 の起源を規則度低下による結晶磁気異方性エネルギーの低下 に求めた⁽¹⁹⁾.本手法の詳細は原論文⁽¹⁶⁾⁻⁽¹⁸⁾または解 説⁽²⁰⁾⁽²¹⁾を参照されたい.

最近に至り、より微細な粒径2~3 nm サイズの FePt, CoPt ナノ粒子の原子的構造に関心が集まっており、高分解 能透過電子顕微鏡(HRTEM)をはじめX線回折(放射光)や 計算機シミュレーションにより種々研究がなされてい る⁽²²⁾⁻⁽²⁶⁾.しかしながら、これら超微細原子クラスターを 対象とした場合、従来型電顕ではHRTEM 観察時のディフ ォーカスによるアーティファクト(偽像)の発生をはじめ、ナ ノプローブ径や収束角(平行度)など NBED においても種々 の制約があり、精密な構造解析が難しい.このようなクラス ター構造解明には、収差補正 HRTEM による原子的構造の 直接観察が有効である⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾.

著者らの研究により, FePd ナノ粒子は FePt ナノ粒子と 比較して単一バリアント粒子を形成しやすく,したがって粒 子形態が単純なことから規則構造観察に有利であることが判 明している⁽¹⁰⁾⁽¹²⁾.一方,粒径 2~3 nm サイズの微細粒子の 合成と磁気特性に関して,近年 CoPt ナノ粒子に関する研究 報告が増加しており,その詳細な原子的構造解明が望まれ る⁽²²⁾⁻⁽²⁶⁾.本稿では,粒径 2~10 nm サイズの L1₀型 FePd ならびに CoPt 合金ナノ粒子における規則格子形成とその原 子的構造について,収差補正 HRTEM 観察に基づく著者ら の最近の研究結果を中心に紹介する.

2. 実験方法

FePd および CoPt 合金ナノ粒子の作製には超高真空電子

^{*} 東北大学金属材料研究所 1)准教授 2)教授 ** 大阪大学名誉教授

Atomic Structure and Phase Transformation of Ferromagnetic $L1_0$ -type Ordered Alloy Nanoparticles; Kazuhisa Sato*, Toyohiko J. Konno*, Yoshihiko Hirotsu**(*Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai. **Emeritus Professor, Osaka University, Suita)

Keywords: magnetic nanoparticles, atomic ordering, $L1_0$ -type ordered structure, high-resolution transmission electron microscopy, aberration correction

²⁰¹⁴年6月20日受理[doi:10.2320/materia.53.471]

ビーム蒸着法(~10⁻⁷ Pa)を用いた. FePd ナノ粒子では Pd とFeの逐次蒸着により、673Kに保持した単結晶NaCl (001) 基板上にナノ粒子を形成した.Fe 蒸着後,ナノ粒子 の固定と保護(酸化防止)を図るため Al₂O₃ を蒸着し、ナノ粒 子表面を非晶質 Al₂O₃ 膜にて覆った. CoPt ナノ粒子膜につ いても同様の方法で作製したが、Pt, Co逐次蒸着の基板温 度は653Kとした.作製した試料薄膜を蒸留水に浸して NaCl 基板を除去し、 ϕ 3 mmCu メッシュもしくは Mo マイ クログリッド(高温対応)に掬い取り,透過電子顕微鏡 (TEM)観察用試料とした.蒸着したままの試料は Fe(bcc) と Pd(fcc) あるいは Co と Pt(ともに fcc)のナノ複合粒子で あり, 蒸着後の873-973 K での熱処理により合金化・規則 化を図った.このとき、NaCl 基板除去後の試料薄膜につい て,真空炉(<2×10⁻⁵ Pa)を用いて熱処理を行った.単結 晶 NaCl(001) 基板上での蒸着金属のエピタキシャル成長に 起因して,規則化熱処理後の方位関係は〈100〉L10|| $\langle 100 \rangle_{\text{NaCl}}, \{001\} L1_0 || \{001\}_{\text{NaCl}}$ である⁽⁷⁾.また、平均組成は それぞれ Fe-49 at % Pd, Co-61 at % Pt である(いずれも TEM に搭載したエネルギー分散 X 線分光装置(EDX)によ る分析値).

ナノ粒子の原子的構造観察には、結像系に収差補正装置を 搭載した 300 kV 電界放射型 TEM (FEI TITAN80-300, 東 北大学百万ボルト電子顕微鏡室)を用いた. またナノ粒子組 織と電子回折パターンの観察には従来型300kV-TEM (JEOL JEM-3011)も用いた. 収差補正 TEM 観察に先立 ち、通常の光軸調整操作の後、非晶質カーボン薄膜を用いて 残留収差の補正を行った.このとき,非晶質膜の厚さ・平坦 性と事前の照射系光軸調整が、Zemlin tableau⁽²⁹⁾を利用した 残留収差補正プロセスの収束性に大きく影響することが経験 的に明らかとなっている(註:入射電子線を 20-30 mrad 程 度傾斜し、方位角も変化させながらアモルファス薄膜を高倍 率(通常,直接倍率30万倍以上)で観察する.得られた一連 の画像のフーリエ変換(FFT)パターンを傾斜角・方位角に 対して2次元的に表示したものをZemlin tableau と呼び, パターンの楕円度や対称性をもとに収差補正を行う). マル チスライス法による HRTEM 像シミュレーションには MACTEMPAS (Total Resolution LLC) と QSTEM⁽³⁰⁾を用 いた. 合金組成は TEM に搭載したエネルギー分散 X 線分 光器(EDX)により分析した.

本手法で作製した合金ナノ粒子には、粒径分布だけでなく 組成分布も存在するが、この組成分布範囲はナノビーム EDX 分析によって明らかにした.粒径分布は対数正規分布 で近似され、標準偏差(ln σ)は約0.2前後である(例えば平均 粒径11 nm の場合, 粒径は5 nm から18 nm の間に分 布)⁽¹²⁾.組成分布に関しては、平均組成 Fe-58 at%Pd(直径 1.2 µmφ の広領域での分析結果)を有する試料の場合、個々 の粒子毎の合金組成は50 at%Pd から 62 at%Pd の間に分布 し、平均値 58 at%Pd(広領域での分析結果と一致)、標準偏 差は4 at%Pd であり、標本中45%の粒子が平均組成を有し ていた(計53個のナノ粒子を分析、積分強度統計誤差は Fe-Kα線について約 2%以下)⁽¹⁸⁾.さらに、少なくとも粒径 6.5 nm 以上のナノ粒子において合金組成は粒径に依存しないことも判明している⁽¹⁸⁾.

本稿では、上記のような範囲で粒径分布・組成分布を有す る規則合金ナノ粒子集団を対象に、その原子的構造と規則格 子形成について HRTEM 観察に基づいて得られた実験結果 を述べ、合金ナノ粒子における規則-不規則変態に関する最 近の研究の一端を紹介する.

L1₀型 FePd および CoPt ナノ粒子規則構造の粒 子サイズ・熱処理による変化

結像系収差補正電顕による FePd ナノ粒子の原子的 構造観察

図1(a)に10 nm サイズの FePd ナノ粒子(平均組成: Fe-49 at % Pd)の HRTEM 像とFFT パターン(左下)を示 $d^{(31)}$. 熱処理条件は873 Kにて3.6 ks 保持,冷却速度 0.167 K/s (10 K/min)である.著者らの以前の研究による と,本熱処理条件で生成するL1₀型規則格子は規則度 S≈ 0.8に相当する(等比組成換算).粒子は周囲を非晶質Al₂O₃ に囲まれている.観察条件は、3次球面収差係数 $C_{\rm S}$ = -340 nm(表示値),ディフォーカスdf= -13 nm(オーバーフォー カス)であり、入射方位はL1₀型構造の[001]である.ディ フォーカス量は非晶質Al₂O₃ 膜でのFFT パターンの解析に より見積もった.規則格子の(110)に対応した原子配列が白 い輝点として見られる.L1₀型構造では[001]方向にFe



図1 (a) L1₀型 FePd ナノ粒子の HRTEM 像とナノ粒子(結 晶)領域の FFT パターン(左下),(b) 位相コントラスト伝達関数.

(001) と Pd(001) が交互に積層しており、このとき{220} 面 も〈110〉方向に Fe と Pd 原子面の交互配列に起因して像強度 の変調を有する. FFT パターンに見られる110規則格子反射 は、この〈110〉方向への Fe と Pd 原子面の交互配列に起因す る.図1(a)の HRTEM 像を見ると、粒子内部のみならず非 晶質 Al₂O₃ 膜との界面付近の原子配列も明瞭に観察できてい ることがわかる.これは収差補正により、最適ディフォーカ ス(Scherzer focus)が正焦点近傍となり、エッジ部分でのア ーティファクトが低減されるためである.

図1(b)に位相コントラスト伝達関数(PCTF)を示す.実 線は図1(a)のHRTEM像観察条件に対応している.また破 線は $C_{\rm S} = -340$ nm の場合の最適ディフォーカス($\Delta f = -1$ nm)における PCTF を、一点鎖線は包絡関数を示す.情報 限界はヤングフリンジテストに基づいて 10 nm⁻¹ とした. 今回の観察条件下では、(1)PCTF は広い空間周波数帯域で 正の値を取り散乱ベクトル $q = 4.2 \text{ nm}^{-1}$ で最大となるこ と、(2)110反射、200反射に対し220反射の位相が反転して いることが特徴である.ここで $q=2\sin\theta/\lambda=1/d_{hkl}$ である (*θ*, *λ*, *d*_{hkl} はそれぞれ Bragg 角, 電子線波長, 面間隔). 図 2にL10型規則構造の[001]入射シミュレーション像のディ フォーカスによる変化を示す(厚さ7nmで計算,粒子厚さの 見積りは電子線ホログラフィーを用いた以前の研究結果に基 づく⁽¹⁸⁾). 最適ディフォーカス($\Delta f = -1 \, \text{nm}$)における緩や かな PCTF での計算像と比較して、今回の観察条件下($\Delta f =$ -13 nm)での像の方がより明瞭な規則構造のコントラスト が得られている(原子位置は明るいコントラストで投影). さ らに、Fe原子コラムとPd原子コラムのコントラストの強 弱が原子番号の大小(投影ポテンシャルの大小)を定性的に反 映していることがわかる(原点が Fe 原子). 比較のため, Cs 値を $-2\mu m$ に設定し、Scherzer focus ($\Delta f = -3 nm$)にて像 観察を行ったところ、図1(a)と同様のHRTEM 像が得られ たが(この場合,図1(b)破線と同様,110,200,220反射位置 で PCTF は全て正値を取り,緩やかに変化する),ナノ粒子 内(結晶領域)の像コントラストが図1(a)の像と比べて低下



図 2 L1₀型 FePd 規則合金における[001]入射 HRTEM 像 のマルチスライスシミュレーション像(L1₀構造を5×5で表示). 試料厚さ7nmにおける計算結果(C_{S} = -340nm). 各計 算像下の数値はディフォーカス量(アンダーフォーカスを正値 とする).

しており,像シミュレーションで得られた傾向を再現した. したがって,220反射の位相が反転した本観察条件の方が, 反転させない場合よりも Fe 原子位置,Pd 原子位置のコン トラストを引き立たせ,より明瞭な規則構造のコントラスト を与える.すなわち,本観察条件(Cs と Δf の組み合わせ)の もとでは,Fe,Pd 原子コラム像が高いコントラストで観察 されると同時に,ナノ粒子界面近傍のアーティファクトがほ ぼ消えることが判明した.

分解能の観点からは、FePdの(110)、(200)面等の観察に は従来型電顕の性能でも十分可能である.従来型電界放射型 電顕 (300 kV, $C_{\rm S} = 0.6$ mm, $\Delta f = 40$ nm (アンダーフォーカ ス))における PCTF を図1(b)(点線)に示す.110,200を含 む広い空間周波数帯域にわたって $|\sin \chi(q)| \approx 1$ が成り立っ ていることがわかる($\chi(q)$ は収差関数). しかしながら収差 補正電顕では Cs を含め多くの高次収差が補正されているこ とから、ナノ粒子界面近傍を含め、より良い像質が得られて いる.特に収差補正電顕ではビーム傾斜,シフト,収束角 等、照射系光軸がある程度変化しても、波面収差をもたらさ ないことが指摘されており、収差補正の実用上の利点の1 つと言える⁽³²⁾.一方,従来型電顕とは異なり, Cs が小さい 収差補正電顕では、わずかなディフォーカス量でも PCTF が大きく変動する(収差関数の △f 項の位相角への寄与が大 きい, Fig. 1(a)の観察条件では △f 項の位相変化への寄与 $(\Delta f = 1 \text{ nm}$ あたり)は $C_{\rm S}$ 項の約10³ 倍)ことから、より複雑 な結晶の構造像を観察する場合には特に注意が必要と言える (実際に Δf のわずかな変化に応じて,図2に示したシミュ レーション像のコントラストも変化していることがわか る). このほか、本研究ではナノ粒子内での格子歪が明瞭に 観察された(図1(a)のHRTEM 像においても格子が連続的 に緩やかに湾曲していることがわかる). 収差補正により, 界面付近を含め非常に明瞭に局所的な原子配列の観察が可能 となったため、このような格子歪の存在も容易に検出できる ようになったものと考えられる⁽³¹⁾⁽³³⁾.

(2) FePd 規則合金ナノ粒子における高温相(不規則相)の凍結

前節と同一の試料(平均組成 Fe-49 at%Pd)を用いて,種 々の粒径を有する FePd ナノ粒子の HRTEM 像観察を行っ た(負の C_s, わずかにオーバーフォーカス条件). その例を 図3に示す. 粒径はそれぞれ(a) 2 nm, (b) 4 nm, (c) 5 nm, (d) 5 nm, (e) 6 nm, (f) 9 nm である. 粒径 2-5 nm サイズの 微細なナノ粒子においても, 原子的構造が明瞭に観察されて いる.しかしながら、これらの微細粒子では、規則格子は粒 子内で部分的に観察されるのみであり、規則格子反射強度も 極めて弱い.一方,粒径が約6nm以上のナノ粒子ではL1 型規則構造が明瞭に観察される(図3(e), (f)). このとき, 図3(b)に示す粒子は(c),(d)に示す粒子よりも粒径がわず かに小さいものの、(110)面に対応した規則格子のコントラ ストならびに規則格子反射(FFT パターン中の矢印)は(b)の 粒子の方が明瞭に観察される.このようなわずかな相違は, 粒子ごとの組成変動に起因すると推察される. 著者らの経験 では、粒径約5nm以下の粒子からナノビーム EDX を用い て合金組成を定量評価することは X 線強度 (S/N)の観点から困難であった.本稿冒頭で述べたように,粒子ごとの合金 組成分布はおおよそ±4 at%の範囲に収まること,本試料に おいて粒径約5 nm 以下の粒子はいずれも同様の弱い規則格 子コントラストを示すことから,組成による多少の変動はあ るものの,全体として粒径5 nm 以下の粒子では規則格子形 成が不十分であると考えられる(規則度が極めて低い).以前 の NBED に基づく規則度定量解析結果によると,十分に熱 処理を行った試料(873 K にて 36 ks 保持,冷却速度 0.167 K/s)においても粒径 8 nm 以下で規則度 S の低下が検出さ れている.例えば,粒径 7.1 nm の粒子において S=0.60, 粒径 8.6 nm の粒子では S=0.83という値が得られている(ナ ノビーム元素分析での組成はともに Fe-58 at%Pd であり, 規則度の相違は粒径の違いに起因する)⁽¹⁸⁾.

粒径 3-4 nm サイズの FePd ナノ粒子に関する Pan らの研 究によると、バルク合金の規則-不規則変態温度(本稿では以 下 T_c と表記)以上で熱処理(1073 K-14.4 ks)した試料におい て室温で不規則相の存在が報告されている⁽³⁴⁾. 一方, Allyeau らは CoPt 合金ナノ粒子について、バルク合金の T_c (1098 K)と比較して相対的に低温(773 K)で長時間(57.6



図3 FePdナノ粒子のHRTEM像とFFTパターン. 粒径は それぞれ(a)2nm(FePdナノ粒子の拡大像を左上に示す), (b)4 nm, (c)5nm, (d)5nm, (e)6nm, (f)9nm.

ks) 熱処理した 2-3 nm サイズの CoPt ナノ粒子において, L10型規則構造の形成を報告している(彼らは 923 K で熱処 理した場合には規則相が得られたなかったと述べてい る)⁽²⁵⁾. また, Cu₃Auナノ粒子での実験(平均粒径 4-20 nm)⁽³⁵⁾および計算結果⁽³⁶⁾⁽³⁷⁾によると,T_cは粒径減少に伴 い低下する.現時点では粒径5nm以下の微細なFePdナノ 粒子を用いた規則-不規則変態の直接観察例はないものの, 平均粒径 10-14 nm の範囲において著者らは電顕内加熱実験 によって Tcの低下を観察している(この粒径範囲ではバル ク合金の T_cと比較して T_c低下幅は最大 80 K 程度に留ま る)⁽³³⁾⁽³⁸⁾⁽³⁹⁾. バルクの Fe-Pd 合金では, L1₀型規則相は最 大約 48.5-60.5 at % Pd の組成範囲で形成され, 合金組成に 応じて変態温度 T_cが約878K(48.5 at%Pd)から1063±20 K(58 at%Pd)の範囲で変化する⁽⁴⁰⁾.したがって,FePdナ ノ粒子では等比組成近傍の粒子の方が Tc 低下の影響を受け やすい

以上のような既往の研究報告を考慮すると,規則化熱処理 後に徐冷する,あるいは粒径に依存した T_c以下で熱処理す ることにより、規則化が進行すると考えられる.この様子を 模式的に図4に示す⁽⁴¹⁾.ここで注意すべき点は,L1₀-A1変 態はバルク合金では1次変態であるが,ナノ粒子に関する 理論計算では温度に対する連続的な規則度変化が多数報告さ れていることである⁽²³⁾⁽⁴²⁾⁻⁽⁴⁴⁾.このため,図4においても ナノ粒子規則度の連続的な温度変化を仮定しているが、その 実験的検証には粒径分布・組成分布を排した理想的なナノ粒 子集団を用いた加熱観察等の実験が必要であり、未だ実現に は至っていない.図4に示すように粒径減少に伴いT_cが低 下し,やがて室温付近あるいは室温以下にまで達した場合, もはや熱処理による規則化は望めず、準安定不規則相が凍結 されることになる(35)(36)(合金ナノ粒子におけるマルテンサ イト変態の場合には、変態は極低温でも進行する(45)).図3 (a)-(d)の粒子において観察された弱い規則格子コントラス トは、定性的にではあるが、このような T_cの粒径依存性に



図 4 粒径減少に伴う規則-不規則変態温度(*T*_c)の低下を示す 模式図. NP1>NP2>NP3>NP4の順に粒径が小さい. *T*_aは 熱処理温度を表す.

伴う冷却過程での部分的規則化あるいは凍結された不規則相 中の短範囲規則構造と推察される.そこで,規則化に及ぼす 熱処理温度と冷却速度の影響について検討することとした. 次節では,粒径 2-3 nm サイズの CoPt ナノ粒子について得 られた結果を述べる.L1₀型 CoPt は FePd と同様に高い結 晶磁気異方性エネルギーを有し⁽²⁾,粒径 5 nm 以下の極微細 粒子においても室温で強磁性が保持されうると考えられるこ とから,近年研究報告が実験・計算ともに増加しつつあ る⁽²²⁾⁻⁽²⁶⁾.なお,合金ナノ粒子における規則-不規則変態と その粒径依存性に関する過去の報告例については,文献(7) の5.3節を参照されたい.

(3) CoPt ナノ粒子の規則化に及ぼす粒径と冷却速度の影響

本研究では平均粒径 4 nm の CoPt ナノ粒子を作製し,粒 径分布(約 2 nm~7 nm の間に分布)を利用して規則度に及ぼ す粒径と冷却速度の影響を調べた.比較のため,規則化熱処 理後の冷却速度を 1.83 K/s (110 K/min,以下,急冷)およ び 0.025 K/s (1.5 K/min,以下,徐冷)とした.作製した試 料 の明 視野 TEM 像と対応した SAED 図形を 図 5 に示 $f^{(46)}$.熱処理条件は,(a) 873 K-3.6 ks,徐冷,(b) 873 K-3.6 ks,急冷,(c) 973 K-3.6 ks,急冷である.また,それぞ れに対応した粒径分布ヒストグラムを(a')-(c')に示す.熱 処理条件に関わらず規則格子反射が現れており,いずれの試 料においても粒径 4 nm サイズの方位配向 L1₀型 CoPt 規則 合金ナノ粒子が生成していることがわかる(合金組成は Co-61 at%Pt).ここで,規則格子反射001と110はそれぞれ c軸 が膜面内方向,膜面垂直方向に配向した規則相粒子に起因す る(それぞれ a-, c-ドメインと呼称).

図6に粒径4-5nm サイズ(平均粒径付近)のCoPtナノ粒 子のHRTEM像とFFTパターンを示す⁽⁴⁶⁾. Cs値は4 μm, アンダーフォーカスで観察した. 熱処理条件は(a)873 K-3.6 ks, 徐冷, (b)873 K-3.6 ks, 急冷, (c)973 K-3.6 ks, 急冷であり, 左右の像はそれぞれ粒径約5 nm, 4 nm の



図 6 粒径 4-5 nm サイズの CoPt ナノ粒子の HRTEM 像と FFT パターン. 熱処理条件および粒径はそれぞれ (a) 873 K-3.6 ks(徐冷), 4.5 nm (左), 4 nm (右), (b) 873 K-3.6 ks (急 冷), 5 nm (左), 4 nm (右), (c) 973 K-3.6 ks (急冷), 4.5 nm (左), 4 nm (右).



図 5 CoPt ナノ粒子の明視野 TEM 像と対応した SAED パターン. 熱処理条件はそれぞれ (a) 873 K-3.6 ks(徐冷), (b) 873 K-3.6 ks(徐冷), (c) 973 K-3.6 ks(急冷). (a')-(c')は対応した粒径分布ヒストグラム.

粒子における観察結果である.いずれの場合にも,L1₀型規 則構造が形成されていることが像および FFT パターンから わかる.また,粒子中心部と比較して周縁部では(110)面に 対応した規則格子のコントラストがやや弱くなっている.こ の起源について次節でモデルクラスターを用いた像シミュレ ーションに基づいて述べる.

図7に粒径約3nmサイズのCoPtナノ粒子のHRTEM像 とFFTパターンを示す⁽⁴⁶⁾.熱処理条件は(a)873K-3.6ks (徐冷),(b)873K-3.6ks(急冷),(c)973K-3.6ks(急冷), である.これらのナノ粒子は粒径分布ヒストグラムの下限付 近に相当する.873Kで熱処理後徐冷した試料ではL1₀型規 則格子が生成しており,図7(a)左では規則格子の(001)面 による倍周期の格子縞が,図7(a)右では(110)格子縞が見 られる.このとき,前図6に示した粒径4-5nmサイズの粒 子と同様に,粒子周縁部で規則格子のコントラストが徐々に 低下していることがわかる.さらに,対応したFFTパター



図7 粒径約3nm サイズのCoPt ナノ粒子のHRTEM 像と FFT パターン. 熱処理条件と粒径はそれぞれ(a) 873 K-3.6 ks (徐冷), 3.5 nm(左), 3 nm(右), (b) 873 K-3.6 ks(急冷), 3 nm(左), 3 nm(右), (c) 973 K-3.6 ks(急冷), 3.5 nm(左), 3 nm(右). (d)粒径分布ヒストグラム(873 K-3.6 ks 熱処理, 急冷).

ン上で001あるいは110規則格子反射の強度は極めて弱く, 規則度は低いと考えられる.本試料において規則格子が観察 された最小粒径は約2nmであった.

一方, 873 K, 973 K いずれからの急冷試料においても, これら規則格子に起因した像強度の変調や FFT での規則格 子反射は全く見られず、不規則相(Al, FCC 構造)であること が判明した(図7(b),(c)). この観察結果は、粒径3nmサ イズの Co-61 at%Pt 合金ナノ粒子における規則-不規則変態 温度は873K以下(バルク合金ではT_c~1023K)⁽⁴⁰⁾である ことを示している.したがって、熱処理後に徐冷することに より冷却過程で規則化する(図7(a),ただし規則度は低 い).一方,急冷した場合には不規則相が凍結されることに なる(図7(b), (c)). また, 粒子サイズをパラメータとした 急冷試料に関する不規則相粒子の存在割合は,873 K 熱処理 の場合,全体の14%であり(図7(d)),一方,973K熱処理 の場合には24%であった.このように、Tcの粒径依存性が 顕在化する粒径範囲のナノ粒子では、冷却速度が規則化を支 配する重要な因子であることが判明した. これらの結果は, Alloveau らの低温時効による規則化の報告と一致する⁽²⁵⁾. また, Co-Pt 合金における相互拡散係数の文献値⁽⁴⁷⁾を用い て拡散距離を見積もると、873 K で 3.2 nm, 773 K ではわ ずか 0.3 nm となる(拡散時間 3.6 ks). 粒径減少による変態 温度の低下・規則度の連続的な温度変化ともに、このような 速度論的制約により、規則度の低いナノ粒子が生成し易いこ とがわかる.

観察結果に対する HRTEM 像シミュレーション からの考察

粒径 3-5 nm サイズの CoPt ナノ粒子において, 粒子中心 部と比較して周縁部では(110)面に対応した L1₀型規則格子 のコントラストがやや弱くなっていることを前節で述べた (図6,図7(a)). この起源が粒子形態に起因するものであ るか、あるいは粒子表面近傍での規則度低下によるものかを 明らかにする目的で、構造モデル(切頭八面体、L1₀型構 造,規則度 S=1)を用いた像シミュレーションを行った(結 像条件は、 $C_{\rm S} = 1 \,\mu {\rm m}, \,\Delta f = 1.7 \,{\rm nm}, \,$ 加速電圧 300 kV). こ のとき、粒径の異なる2種類のL10型構造モデルについ て, それぞれ[001]入射および[100]入射にて計算を行っ た.構成原子数はそれぞれ8,000個(Co4032Pt3968, 粒径は [100]方向に 5.7 nm, [001]方向に 5.5 nm)ならびに1,289個 (Co₆₅₇Pt₆₃₂, 粒径は[100]方向に3nm, [001]方向に2.9nm) である.まず、粒径 5.7 nm の構造モデルについて[001]入 射で得られた計算結果について述べる.図8(a)は構造モデ ルの模式図(赤が Pt, 青が Co)を,図8(b)はそのシミュレ ーション像を示す.図8(b)を見ると、粒子中心部から{100} あるいは{111}ファセットに近づくにつれて像コントラスト が弱くなっていることがわかる. それぞれのファセット方向 についての像強度プロファイルと対応した構造モデル断面模 式図を図8(c), (d)に示す. プロファイルA-A'({100}ファ セット間)と比較して、B-B'({111}ファセット間)において



図8 (a)[001]方向から投影した切頭八面体構造モデル(L1₀ 型構造, Co₄₀₃₂Pt₃₉₆₈, 赤がPt, 青がCo)と(b)シミュレーショ ン像. (c){100}ファセット間(A-A')での像強度プロファイル (d₂₀₀=0.19 nm), (d){111}ファセット間(B-B')での像強度プ ロファイル(d₁₁₀=0.27 nm).

顕著なPt位置での像強度の低下が見られ,規則構造像コン トラストが低下している.このとき,ファセット近傍での厚 さ変化(減少)は{111}ファセットにおいて著しい.すなわ ち,本研究で観察された粒子周縁部での規則格子コントラス トの低下は,粒子形態(厚さ減少)による像強度変化により説 明可能である.[100]入射の場合にも全く同様の傾向が見ら れた.回折強度計算によると,L10型規則合金では試料厚さ と共に多重散乱の影響で規則格子反射が増大する(例えば CoPt[001]入射の場合,厚さ約3~12 nmの範囲で規則格子 反射強度が増加).これにより,相対的に試料の厚い領域は 薄い領域に比べて見かけ上,より高い規則構造像コントラス トを与えると考えられ,観察結果を説明できる.

図9に粒径3nmのCo₆₅₇Pt₆₃₂構造モデルについて得られた像計算結果を示す.図9(a)は[001]入射,(b)は[100]入 射である.入射方向によらず,この場合にも粒子周縁部での 規則格子コントラストの低下が観察される.図8(b)と同 様,{111}ファセット近傍での像強度低下が著しい.さら に,晶帯軸からのわずかな試料傾斜(9mrad(=0.5°))により 規則格子のコントラストは大きく変化し,像およびFFTパ ターンからの規則格子の識別が困難になることも判明した.

以上の結果から,本研究で観察された粒子周縁部での規則 格子コントラストの低下は,粒子形態(厚さ)による像強度変 化により定性的に説明できることが明らかとなった.



図9 粒径3nmサイズの構造モデル(Co₆₅₇Pt₆₃₂)とシミュレ ーション像.(a)[001]入射,(b)[100]入射.

5. おわりに

本稿では、L1₀型強磁性規則合金ナノ粒子における最近の 研究について、原子的構造と規則-不規則変態に焦点を絞り その一端を紹介した.規則合金ナノ粒子において、粒径低下 に伴う不規則構造の出現やその粒子サイズについて、合金系 や粒子形成手法による相違など、これまでに数多くの実験結 果が報告されてきた.この現象はバルク合金における規則化 と対比して、有限の原子数で構成された孤立粒子における規 則化の駆動力(自由エネルギー変化)という観点から理解が可 能である.本研究では統計熱力学的要因に加え、冷却速度と いう速度論的観点から、従来の実験結果を説明できることを 示した.このとき、高々1.8 K/s 程度の冷却速度でも顕著な 急冷効果が生じる点が合金ナノ粒子の特徴と言え、このよう な実験結果を説明する速度論的解釈が必要となっている.

本稿においては,結像系収差補正 HRTEM がナノ粒子構 造観察手法として重要であることを示した.この手法の利点 として以下の3点が挙げられる.すなわち,(1)正焦点近傍 での像観察が可能となったこと(アーティファクトの軽減, 界面・粒界・ナノクラスターの観察に有利),(2)Csを始め多 くの高次収差が補正されていること(分解能・像質の飛躍的 向上),(3)試料の高角度傾斜と超高分解能の両立(例えば本研 究で用いた電顕では,通常の2軸傾斜試料ホルダーにて ±35°の傾斜が可能),である.これら3要素はいずれも従 来型電顕には無く,材料科学の研究において極めて重要な意 味を持つ.収差補正電顕と付属分析技術による原子的構造と 微細組織・組成の解明は,新しい材料創製や現象の解明に資 するところが大きいと期待される.

最後に,本研究の遂行に際しお世話頂いた,東北大学先端

電子顕微鏡センター(旧百万ボルト電子顕微鏡室)の青柳英二 氏、早坂祐一郎氏ならびに東北大学大学院生の築嶋啓吾氏 (現株式会社千代田化工建設)にお礼申し上げます.本研究の 一部は,科学研究費補助金,加藤科学振興会,村田学術振興 財団の支援を受けて実施した.

文 献

- (1) Y. Shiroishi, K. Fukuda, I. Tagawa, H. Iwasaki, S. Takenoiri, H. Tanaka, H. Mutoh and N. Yoshikawa: IEEE Trans. Magn., **45**(2009), 3816-3822.
- (2) D. Weller and M. F. Doerner: Annu. Rev. Mater. Sci., 30 (2000), 611-644.
- (3) 佐藤和久, 卞波, 弘津禎彦:まてりあ, 40(2001), 172-177.
- (4)北上 修,島田 寛:まてりあ,40(2001),786-790.
- (5)嶋 敏之,高梨弘毅:まてりあ,42(2003),481-486.
- (6) B. D. Terris and T. Thomson: J. Phys. D: Appl. Phys., 38 (2005), R199-R222.
- (7) K. Sato, T. J. Konno and Y. Hirotsu: Advances in Imaging and Electron Physics, 170(2012), 165-225.
- (8) B. Bian, K. Sato, Y. Hirotsu and A. Makino: Appl. Phys. Lett., 75(1999), 3686-3688.
- (9) K. Sato, B. Bian and Y. Hirotsu: Jpn. J. Appl. Phys., 39 Part2 (2000), L1121–L1123.
- (10) K. Sato, B. Bian, T. Hanada and Y. Hirotsu: Scripta Mater., 44 (2001), 1389-1393.
- (11) K. Sato, B. Bian and Y. Hirotsu: J. Appl. Phys., 91(2002), 8516-8518.
- (12) K. Sato and Y. Hirotsu: J. Appl. Phys., 93 (2003), 6291-6298.
- (13) A. Sakuma: J. Phys. Soc. Jpn., 63(1994), 3053-3058.
- (14) S. Okamoto, O. Kitakami, N. Kikuchi, T. Miyazaki and Y. Shimada: Phys. Rev. B, 66 (2002), 024413./Phys. Rev. B, 67 (2003), 094422.
- (15) H. Shima, K. Oikawa, A. Fujita, K. Fukamichi, K. Ishida and A. Sakuma: Phys. Rev. B, 70(2004), 224408.
- (16) K. Sato and Y. Hirotsu: Mater. Trans., 44(2003) 1518–1522.
- (17) K. Sato, Y. Hirotsu, H. Mori, Z. Wang and T. Hirayama, J. Appl. Phys., 97 (2005), 084301.
- (18) K. Sato, Y. Hirotsu, H. Mori, Z. Wang and T. Hirayama: J. Appl. Phys., 98(2005), 024308.
- (19) H. Naganuma, K. Sato and Y. Hirotsu: J. Phys. Conf. Ser., 266 (2011), 012042.
- (20) 佐藤和久, 弘津禎彦: 顕微鏡, 39(2004), 144-149.
- (21) 佐藤和久, 弘津禎彦:日本結晶学会誌, 50(2008), 262-268.
- (22) F. Tournus, A. Tamion, N. Blanc, A. Hannour, L. Bardotti, B. Prével, P. Ohresser, E. Bonet, T. Epicier and V. Dupuis: Phys. Rev. B, 77 (2008), 144411.
- (23) G. Rossi, R. Ferrando and C. Mottet: Faraday Discuss., 138 (2008), 193-210.
- (24) M. E. Gruner, G. Rollmann, P. Entel and M. Farle: Phys. Rev. Lett., 100(2008), 087203.
- (25) D. Alloyeau, C. Ricolleau, C. Mottet, T. Oikawa, C. Langlois, Y. Le Bouar, N. Braidy and A. Loiseau: Nature Mater., 8 (2009), 940-946.
- (26) P. Andreazza, C. Mottet, C. Andreazza-Vignolle, J. Penuelas, H. C. N. Tolentino, M. De Santis, R. Felici and N. Bouet: Phys. Rev. B, 82(2010), 155453.
- (27) A. Hirata, Y. Hirotsu, T. G. Nieh, T. Ohkubo and N. Tanaka:

Ultramicrosc., 107 (2007), 116-123.

- (28) K. Sato, M. Mizuguchi, R. Tang, J.-G. Kang, M. Ishimaru, K. Takanashi and T. J. Konno: Appl. Phys. Lett., 101 (2012), 191902.
- (29) F. Zemlin, K. Weiss, P. Schiske, W. Kunath and K. -H. Herrmann: Ultramicrosc., 3(1978), 49-60.
- (30) http://www.christophtkoch.com/stem/index.html
- (31) K. Sato, T. J. Konno and Y. Hirotsu: J. Appl. Phys., 105 (2009), 034308.
- (32) S. Uhleman and M. Haider: Ultramicrosc., 72(1998), 109–119.
- (33) A. Kovács, K. Sato, V. K. Lazarov, P. L. Galindo, T. J. Konno and Y. Hirotsu: Phys. Rev. Lett., 103 (2009), 115703.
- (34) H. Pan, S. Fukami, J. Yamasaki and N. Tanaka: Mater. Trans., 44(2003), 2048-2054.
- (35) H. Yasuda and H. Mori: Z. Phys. D, 37 (1996) 181-186.
- (36)T. Tadaki, T. Kinoshita, Y. Nakata, T. Ohkubo and Y. Hirotsu: Z. Phys. D, 40(1997), 493-495.
- (37) H. Numakura and T. Ichitsubo: Philos. Mag., 85(2005), 855-865.
- (38) K. Sato and Y. Hirotsu: Mater. Trans., 47 (2006), 59-62.
- (39) K. Sato, A. Kovács and Y. Hirotsu: Thin Solid Films, 519 (2011), 3305-3311.
- (40) T. B. Massalski, H. Okamoto, P. R. Subramanian and L. Kacprzak (ed), Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd ed., ASM International, Materials Park, OH, (1990).
- (41) K. Sato: Nature Mater., 8(2009), 924-925.
- (42) R. V. Chepulskii and W. H. Butler: Phys. Rev. B, 72 (2005), 134205.
- (43) M. Müller and K. Albe: Phys. Rev. B, 72(2005), 094203.
- (44) B. Yang, M. Asta, O. N. Mryasov, T. J. Klemmer and R. W. Chantrell: Acta Mater., 54(2006), 4201-4211.
- (45) K. Asaka, T. Tadaki and Y. Hirotsu: Philos. Mag. A, 82 (2002), 463-478.
- (46) K. Sato, K. Yanajima and T. J. Konno: Philos. Mag. Lett., 92 (2012), 408-416.
- (47) Y. Iijima, O. Taguchi and K. Hirano: Trans. Jpn. Inst. Met., 21 (1980), 366-374.

************************ 佐藤和久

- 1999年3月 大阪大学大学院工学研究科マテリアル科学専攻博士前期課程修
- 1999年4月 大阪大学産業科学研究所助手(2007年4月より助教)
- 2006年7月 イリノイ大学客員研究員(併任,2007年8月まで)
- 2007年10月 東北大学金属材料研究所助教
- 2014年6月 現職
- 専門分野:材料科学,電子顕微鏡
- ◎ナノ磁性材料・金属材料の電子線構造解析に従事.これら構造・機能材料 における原子的構造・微細組織と機能発現メカニズムとの関わりに関心を 持つ.





今野豊彦

弘津禎彦